

## Bundesamt für Strahlenschutz

### **Bekanntmachung gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV) 3. Nachtrag zur Zulassung TH 01/01 Rö**

**Vom 18. Juli 2006**

Gemäß den §§ 8 ff. RöV vom 8. Januar 1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung TH 01/01 Rö, erteilt vom Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar am 14. Februar 2002, zuletzt geändert mit 2. Ergänzung vom Bundesamt für Strahlenschutz am 20. Oktober 2005, wie folgt ergänzt:

Vorrichtung: Elektronenstrahlbelichtungsanlage

Typen / Firmenbezeichnungen:

ZBA 350, ZBA 350 (DW), ZBA 350 (MW),  
ZBA 320-50 (DW), ZBA 320-50 (MW),  
SB 350 (DW), SB 350 (MW),  
SB 320-50 (DW), SB 320-50 (MW)  
SB 351 DW, SB 350 C, SB 350 OS

Bisheriger Inhaber der Zulassung / Hersteller der Vorrichtung:

Leica Microsystems Lithography GmbH  
Göschwitzer Straße 25  
07745 Jena

Die Bauartzulassung wird wie folgt geändert:

1. Umfirmierung:

Inhaber der Zulassung / Hersteller der Vorrichtung:

Vistec Electron Beam GmbH  
Göschwitzer Straße 25  
07745 Jena

2. Erweiterung der zulässigen Komponenten um „Strahler 50 kV mit erweitertem Bypass“.

Die einzelnen Typen der Vorrichtung können auch mit elektronenoptischen Säulen betrieben werden, deren Strahler aus der Komponente „Strahler 50 kV mit erweitertem Bypass“ besteht.

Salzgitter, den 18. Juli 2006  
57502/2-134

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrag  
C z a r w i n s k i

